CLIPPEDIMAGE= JP401209794A

PAT-NO: JP401209794A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01209794 A

TITLE: MANUFACTURE OF MULTILAYER PRINTED CIRCUIT SUBSTRATE

PUBN-DATE: August 23, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ASANO, TOMOAKI KUWATA, HISASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME NEC CORP COUNTRY N/A

APPL-NO: JP63035912

APPL-DATE: February 17, 1988

INT-CL (IPC): H05K003/46

US-CL-CURRENT: 216/20

ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate adverse influence of dimensional change of an inner layer plate in a step of forming a circuit and to form a multilayer plate having high density by forming a guide hole for a laminated layer after a circuit pattern is formed.

CONSTITUTION: After a photomask is aligned with a registration hole 2 for the photomask formed on an inner layer plate 1 as a reference, a circuit pattern 4

is formed by a photoetching method. In this case, reference patterns 5 are

formed simultaneously with the pattern 4 at the four corners of the plate 1,

and a pattern corresponding to the mark 4 is added on the photomask to form \boldsymbol{a}

picture. Then, with the working origin 3 of the plate 1 as a reference the

coordinates of the position of the previous reference mark 5 are measured. $\ensuremath{\mathsf{A}}$

displacement from the coordinates ${\bf 5}$ of the designed position of the mark ${\bf 5}$ is

calculated, and a working origin correcting amount is obtained. Then, the

01/31/2003, EAST Version: 1.03.0007

value of the correcting amount is added to opening information of the plate 1, and a guide hole 7 for a laminated layer is formed by an N/C perforator. The plate 1 formed with the hole 7 and a prepreg 10 are alternately disposed on a jig 9 for the laminated layer on which a positioning pin 8 is planted, and thermally press-bonded to obtain a multilayer plate.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO& Japio

平1-209794 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

@Int. Cl. 4

識別配号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)8月23日

H 05 K 3/46

G-7342-5F Y-7342-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称 多層印刷配線板の製造方法

> 願 昭63-35912 ②特

顧 昭63(1988) 2月17日 22出

@発 明 者 浅 明

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

個発 明 者 \blacksquare

恒 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

勿出 願人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内 原

1 発明の名称 多層印刷配級板の製造方法

2. 特許請求の範囲

内脂板の所定の位置に基準パターンと回路パタ ーンを形成する工程と、前記基準パターン位置を 測定する工程と、前記基準パターン位置の設計値 からの変位を計算し加工原点補正を加えて積層用 ガイドホールを穿孔する工程と、前記積層用ガイ ドホールに対応する位置に積層用ガイドピンを植 立した積層治具上へ前記内層板とブリブレグとを 交互に配設し加熱圧着して多層化する工程とを含 むことを特徴とする多層印刷配線板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は多層印刷配線板の製造方法に関し、特 に8層以上の高多層とする場合の印刷配線板の製 造方法に関する。

〔従来の技術〕

一般に、8層以上の高多層印刷配線板の製造に おいては、多層化成形時の各内層板の相対位置精 度を向上させるために、位置ぎめピンを植立した 積層用治具を用い、との上にあらかじめ回路パタ ーンを形成した内層板とプリプレグとを交互配量 して積層を行なうピンラミネーション工法が使用 されている。

第3図(a)~(c)はかかる従来の一例を説明するた めの工程順に示した印刷配線板の斜視図である。

まず、第3図(a)に示すように、内層板1にN/ C穴あけ機を用いてフォトマスク用レジストレー ション穴2と横層用ガイドホール7とを形成する。

次に、第3図(b)に示すように、フォトマスク用 レジストレーション穴2を基準としてフォトマス クを整合させた後、フォトエッチング法により回 路パターン4を形成する。

さらに、第3図(c)に示すように、位置ぎめピン 8を植立した積層用治具9上に、内層板1とブリ

ブレク10とを交互配置して組み立て、熱圧着して多階板を得ている。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の多層印刷配線板の製造方法、特に内層板に回路パターンを形成する過程において、表面研摩処理やエッチングによる材料変形の影響により内層板の寸法変化が発生する。このため横層用ガイドホールの回路パターンに対する位置精度が悪化して積層用治具上への組み立て時に位置決めピンに内層板が入らなくなったり、あるいはこれを避けるため積層用ガイドホール径を大きくすると、多層化成形後の内層板相互の相対位置精度が悪化するといり欠点を有していた。

本発明の目的は、かかる内層板が確実に位置決めピンに入り、且つ内層板相互の相対位置精度を 向上させる多層印刷配線板の製造方法を提供する ことにある。

(課題を解決するための手段)

本発明の多層印刷配線板の製造方法は、内層板 の所定の位置に基準パターンと回路パターンを形

単にフォトマスクを整合させた後、フォトエッチング法により回路パターン 4 を形成する。 このとき基準パターン 5 を内層板 1 の四隅に回路パターン 4 と同時に形成するが、これはフォトマスク上に基準マーク 5 に対応したパターンを付加して作画しておくことによりなされる。

次に、第1図(c)に示すように、内層板1の加工 原点3を基準とし、先の基準マーク5の位置座標 (xi,yi)(i=1~4)を測定する。ことでは、 基準マーク5の設計位置座標6からの変位(Δxi, Δyi)(i=1~4)を計算し、加工原点補正量が (Ax,Ay)を求める。

この場合の加工原点補正量の計算方法としては、 平均値による方法,最小自乗平均値による方法, 最大~最小値による方法があるが、ここでは計算 の容易な最大~最小値による方法を採用している。 すなわち、この場合の加工原点補正量(Ax,Ay)

$$Ax = \frac{MAX(\Delta x_i) + MIN(\Delta x_i)}{2}$$

成する工程と、前記基準パターン位置を測定する 工程と、前記基準パターン位置の設計値からの変 位を計算し加工原点補正を加えて積層用ガイドホ ールを穿孔する工程と、前記積層用ガイドホール に対応する位置に横層用ガイドピンを植立した積 圏治具上へ前記内層板とプリブレグとを交互に配 設し加熱圧着して多層化する工程とを含んで構成 される。

(実施例)

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

第1図(a)~(e)は本発明の第一の実施例を説明するための工程版に示した多層印刷配線板の斜視図である。

まず、第1図(a)に示すように、内層板にN/C 穴あけ機を用いてフォトマスク用レジストレーション穴2を形成する。尚、3は加工の際の加工原 点である。

次に、第1図(b)に示すように、内層板1に形成 したフォトマスク用レジストレーション穴2を基

$$Ay = \frac{MAX(\Delta y_i) + MIN(\Delta y_i)}{2}$$

ただし、(i=1~4) として計算する。

次に、第1図(d)に示すように、前述した加工原 点補正量の値を内層板1の穴あけ情報に加え、N / C穴あけ機により積層用ガイドホール7を形成 する。

次に、第1図(e)に示すように、位置ぎめピン8を植立した積層用治具9上に、積層用ガイドホール7を形成した内層板1とブリブレグ10とを交互に配置し、それらを加熱圧着して多層板を得る。

尚、本実施例において、内層板1の材料として板厚(t) 0.1 xxx , 銅箔厚み35 μ (両面)のものを用い、大きさ500 xxx 500 xxx の8 層板を製作した結果、内層位値ずれ糞は第1表のとおりである。又、ことでは従来方法の結果と対比して示す。

	本実施例の	1層面に対す	る位置すれ	従来法の1層面に対する位置すれ		
	材料方向	阿直交方向	絶対値	材料方向	何直交方向	絶対値
3 福 麗	3 == 180 =	3 -240#	3 180#	3 240#	30-300#	32004
5 船面	200=	2504	170#	230#	320#	220#
7 階面	210#	220#	1704	220#	270#	200#

第 1 表

第2図は本発明の第二の実施例を説明するため の印刷配線板の平面図である。

第2図に示すように、この実施例は前述した第一の実施例と同様の方法により内層板1を待たのち、機層用ガイドホール7の位置を基準として基準パターン5の位置座標を測定する。この場合、基準とする座標軸のとり方には種々の方法があるが、例えば、第2図に示すように、内層板1の上辺の中点と下辺の中点とを結ぶ直線を座標軸とし且つこの直線の中点を原点0とするのが望ましい。かかる処理は積層用ガイドホール7と基準パターン5の位置座標を測定し、計算機上で処理することにより容易に実現される。このようにして得ら

れた基準バターン5の位置座標を設計値と比較してガイドホール基準の位置変位(ΔGxi,ΔGyi) (i=1~4)を求める。同様の計算を他の内層板に対しても突施し、ガイドホール基準の位置変位を求めておく。しかる後、積層組み立て時の対象となる内層板1のすべてについてガイドホール基準の位置変位の比較を行ない、加熱圧着後の許定範囲に対してガイドホール基準の位置変位が内層板相互間ですべて小さくなる組み合わせを選択する。このようにして選択された内層板1は、前述の第一の実施例と同様に、位置ぎめいて配置され、加熱圧着して多層板とする。

(板10)

本実施例において、内層材料としては板厚(t)
0.1 知, 銅箔厚み35 4 (両面)のものを用い、
大きさ500 証×500 証の8 層板を製作した結果、内層位置すれ量は第2 表のとおりである。

内層板相互の			本実施例の	1層面に対す	る位置すれ
位置变位範囲			材料方向	间直交方向	絶対性
絶対値で	3 /4	Jin	3190#	3220#	3-180#
竣大 200 ≠	5 月	随	170#	210#	230#
	7 A	湖	190#	2304	220#
絶対値で	3 /8	祖	3==170=	3-210-	3160#
最大 150 ₽	5 A	36	150#	200≠	180#
	7 8	i dici	170#	180#	190#
絶対値で	3 /	100	3140A	3 -180 #	3150#
最大 120 #	5 A	面	140#	130#	120A
	7 A	面	150#	150#	1400

第 2 袋

〔発明の効果〕

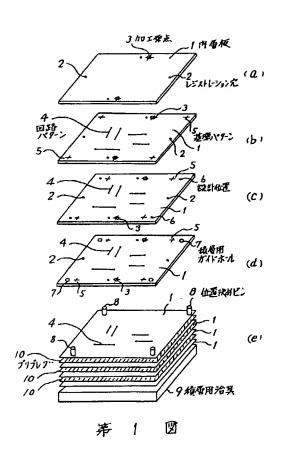
以上説明したように、本発明の多層印刷配線板の製造方法は積層用ガイドホールの形成を回路バターン形成後に行なうことにより、回路形成工程での内層板の寸法変化による悪影響を解消し、高密度の多層板の形成が実現できるという効果がある。

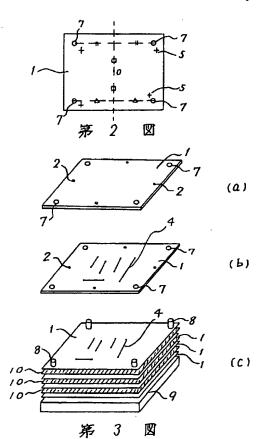
また、本発明によれば、回路パターンと横層用 ガイドホールの相対的な位置を管理することによ り、所望の精度範囲にある多層板を管理下において製造することが可能になり、事前の不良発生を 未然に防止することもできるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(e)は本発明の第一の実施例を脱明するための工程順に示した多層印刷配線板の斜視図、第2図は本発明の第二の実施例を説明するための印刷配線板の平面図、第3図(a)~(c)は従来の一例を説明するための工程順に示した多層印刷配線板の斜視図である。

代理人 弁理士 内 原 督





L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	88507	alignment same (time or simultaneous\$4)	USPAT;	2003/01/31 15:44
	i		US-PGPUB;	
			EPO; JPO;	
			DERWENT;	
	,		IBM_TDB	
2	411	(alignment same (time or simultaneous\$4)) and 216/\$.ccls.	USPAT;	2003/01/31 15:42
			US-PGPUB;	
			EPO; JPO;	
			DERWENT;	
]		,	IBM_TDB	
3	99	(alignment same (time or simultaneous\$4)) and 216/13-21.ccls.	USPAT;	2003/01/31 15:42
			US-PGPUB;	
			ЕРО; ЛРО;	
			DERWENT;	
			IBM_TDB	
4	12	(alignment same (time or simultaneous\$4)) and 216/17.ccls.	USPAT;	2003/01/31 15:42
			US-PGPUB;	
			ЕРО; ЈРО;	
1			DERWENT;	
			IBM_TDB	
5	275657	(pin or slot or (mechanical near1 alignment)) same (time or	USPAT;	2003/01/31 15:45
		simultaneous\$4)	US-PGPUB;	
			ЕРО; ЈРО;	
,			DERWENT;	
			IBM_TDB	
6	76	((pin or slot or (mechanical near1 alignment)) same (time or	USPAT;	2003/01/31 15:47
		simultaneous\$4)) and 216/13-21.ccls.	US-PGPUB;	
		,	ЕРО; ЛРО;	
			DERWENT;	
			IBM TDB	